

H24. 8

6月20日(木)に鍍金工業組合の2階講堂にて、6月度例会を開催いたしました。

今回は、上村工業株式会社様に、「Pbフリー無電解Ni鍍金浴のご紹介」「新規クロム製品のご紹介」という内容でご講演いただきました。

はじめに、「無電解Ni-Pめっき液」の紹介がありました。

タイプとして、低 P % 無電解 N i ーニムデン K H N,中高 P % 無電解 N i ーニムデン K T B ー 3、高 P % 無電解 N i ーニムデン K F J ー 2 0 の 3 タイプがあり、それぞれの特徴を詳しく説明して頂きました。(耐摩耗性、速い析出速度、P b フリー、カジリレス、ザラの発生抑制など)





続いて、2種類のクロムめっき液について説明していただきました。

「フッ化物フリー硬質クロムめっきーコープロクロムCHC」について、特長としては、 無めっき部のエッチングがない、電流効率28%まで可能な高効率、光沢、平滑な外観、高 耐食性などがあげられました。

また、「クラックフリー環境対応NewクロムめっきーユープロクロムCLH-1」については、特長としてクラックフリーであり、六価クロムめっきより高耐食性、六価クロムめっきと同じ色調、被膜高度が高いなどがあげられました。





K. S記